

第3回 産総研化学研究シンポジウム 「産学官で活躍する30代がつくばに集う」

日時：2019年11月22日（金）13：00－18：00

会場：産総研 本部情報棟 1階 ネットワーク会議室

招待講演（50音順）

学 石割 文崇 助教（東京工業大学 科学技術創成研究院）
「『面』を有する新たな高分子の合成と機能」

官 片山 弘士 課長補佐（経済産業省 産業技術環境局 研究開発課）
「Society5.0時代のイノベーションと研究開発の方向性」

学 近藤 梓 助教（東北大学大学院 理学研究科）
「不斉有機超塩基触媒の設計・開発とその利用」

学 瀬川 泰知 特任准教授（名古屋大学大学院 理学研究科）
「高度に湾曲した π 共役分子の合成戦略」

学 椿 俊太郎 助教（東京工業大学 物質理工学院）
「電磁波で操る化学反応」

産 平野 沙悠梨 博士（スペラファーマ株式会社）
「製薬企業におけるプロセス化学とは
－不斉合成法を起点とした革新的プロセスの開発」

第一線で活躍されている6名の若手の先生からご講演をいただきます。
多くの方々のご参加をお待ちしております。

**事前参加登録（予稿集配布）および懇親会参加登録
しめきり 11月1日（木）（当日参加も大歓迎）**

【登録・問い合わせ先】触媒化学融合研究センター 担当：永縄 友規
E-mail: crs3-ml@aist.go.jp

HP: https://www.aist.go.jp/aist_j/news/event/ev20191122.html